

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 9月 6日

出願番号

Application Number:

特願2000-270143

出 顏 人 Applicant(s):

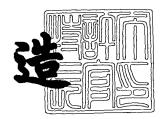
. - .:

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション

2001年 4月20日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

JP9000283

【提出日】

平成12年 9月 6日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G02F 1/1343

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本アイ・ビ

ー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名】

清水 栄寿

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本アイ・ビ

ー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名】

草深薫

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本アイ・ビ

ー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名】

池崎 充

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本アイ・ビ

ー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名】

照喜名 朝男

【特許出願人】

【識別番号】

390009531

【氏名又は名称】

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレ

ーション

【代理人】

【識別番号】

100086243

【弁理士】

【氏名又は名称】

坂口 博

【代理人】

【識別番号】

100091568

【弁理士】

【氏名又は名称】 市位 嘉宏

【代理人】

【識別番号】

100106699

【弁理士】

【氏名又は名称】

渡部 弘道

【復代理人】

【識別番号】

100104880

【弁理士】

【氏名又は名称】

古部 次郎

【選任した復代理人】

【識別番号】

100100077

【弁理士】

【氏名又は名称】 大場 充

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 081504

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9706050

【包括委任状番号】 9704733

【包括委任状番号】

0004480

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

表示パネル、表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚の基板間に液晶が充填された表示パネルであって、 前記基板の一方にマトリクス状に配列されたゲート線およびシグナル線と、 前記ゲート線および前記シグナル線とは絶縁層を介して配置された共通電極と

前記共通電極との間で電界を生じさせる画素電極と、を備え、

前記画素電極は、第1電極と、当該第1電極とは絶縁層を介して配置されかつ 互いに電気的に接続された第2電極とを備えることを特徴とする表示パネル。

【請求項2】 2枚の基板間に液晶が充填された表示パネルであって、 前記基板の一方にマトリクス状に配列されたゲート線およびシグナル線と、 前記ゲート線および前記シグナル線によって画成される画素領域の両側に、当 該ゲート線および当該シグナル線とは絶縁層を介して配置された共通電極と、

互いに隣接する2本の前記共通電極の中間位置に配置された画素電極とを備え

前記画素電極は、前記共通電極と同層に配置された第1電極と、

前記シグナル線と同層に配置され、前記第1電極に電気的に接続された第2電極とを備えることを特徴とする表示パネル。

【請求項3】 前記共通電極と前記シグナル線が、前記表示パネルの厚さ方向に重なって配置されていることを特徴とする請求項2記載の表示パネル。

【請求項4】 前記第1電極と前記第2電極とが、前記絶縁層を介し、互い に重なる位置に設けられていることを特徴とする請求項2記載の表示パネル。

【請求項5】 前記第2電極が、前記シグナル線の延在する方向に、画素領域の略全長にわたって延在するよう配置されていることを特徴とする請求項4記載の表示パネル。

【請求項6】 前記第2電極が、前記画素電極への駆動電圧を制御するスイッチング素子に接続されていることを特徴とする請求項2記載の表示パネル。

【請求項7】 表示用光学素子に駆動電圧を印加するための画素電極と、

#### 特2000-270143

前記画素電極との間で基板面に沿った方向の電界を生じさせる共通電極と、

前記画素電極への駆動電圧を制御するためのスイッチング素子と、

前記スイッチング素子へ走査信号を伝送するゲート線と、

前記スイッチング素子へ表示信号を伝送するシグナル線と、

前記シグナル線に対し、前記画素電極よりも近接した位置に設けられて、当該 画素電極と電気的に同電位とされるシールド電極と、

を備えることを特徴とする表示パネル。

【請求項8】 前記シグナル線に対し、前記共通電極が他の電極よりも近接 して配置されていることを特徴とする請求項7記載の表示パネル。

【請求項9】 前記共通電極および前記画素電極は、前記ゲート線と前記シグナル線によって画成される各画素領域において、表示用光学素子の配向方向を少なくとも2方向とするために折曲形成されていることを特徴とする請求項7記載の表示パネル。

【請求項10】 前記画素電極は、その両側の前記共通電極が折曲した部分 どうしを結んだ線上に、当該画素電極に供給する電位を蓄積する蓄積容量部を備 えることを特徴とする請求項9記載の表示パネル。

【請求項11】 各画素領域にて、表示用光学素子の配向方向が切り換わる部分に、前記スイッチング素子に供給する電位を蓄積する蓄積容量線を備えることを特徴とする請求項9記載の表示パネル。

【請求項12】 2枚の基板間に表示用光学素子が配設された表示パネルと、前記表示パネルを駆動する駆動回路とを備える表示装置であって、

前記表示パネルには、マトリクス状に配列されたシグナル線およびゲート線に よって複数の画素領域が画成されるとともに、

前記画素領域の外周部に配置されて、前記シグナル線と前記ゲート線を覆う共通電極と、

表示用光学素子を駆動するため前記共通電極との間で前記基板の表面に沿った 方向の電界を生じさせる画素電極と、

前記シグナル線からの電界をシールドするシールド部と、を備え、

前記駆動回路は、前記シグナル線を介して前記画素電極に表示信号を供給する

シグナル線駆動回路と、

前記画素電極への駆動電圧を制御するため前記ゲート線を介して走査信号を供給するゲート線駆動回路と、を備えることを特徴とする表示装置。

【請求項13】 前記画素電極と前記シールド部とが、前記表示パネルの厚さ方向に重ねて配置されていることを特徴とする請求項12記載の表示装置。

【請求項14】 前記画素電極と前記シールド部とが、所定の厚さを有した 絶縁層を介してその一方の側と他方の側に配置され、

かつ、前記シグナル線が前記シールド部と同層に配置されていることを特徴と する請求項13記載の表示装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、基板面に沿った方向の横電界により液晶等の表示用光学素子を駆動 する表示パネル、表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

パーソナルコンピュータや、その他各種モニター用の表示装置として、液晶表示装置の普及は目覚ましいものがある。この種の液晶表示装置は、一般に、液晶パネルの背面に、照明用の面状光源であるバックライトを配設し、所定の広がりを有する液晶面を全体として均一な明るさに照射することで、液晶パネルの液晶面に形成された画像を可視像化するように構成されている。この液晶パネルは、2枚のガラス基板の間に充填された液晶に駆動電圧を印加することによって、液晶を駆動する構成となっている。液晶パネルは、このようにして液晶を駆動して液晶(分子)の向きを変えることにより、透過光の偏光を制御し、所望の画像を表示するのである。

[0003]

ところで、従来、このような液晶パネルは、2枚のガラス基板の一方側と他方側にそれぞれ液晶駆動用の電極を設け、2枚のガラス基板を結ぶ方向、言い換えればガラス基板の基板面に略直交する方向の電界を生じさせ、これによって液晶

## を駆動していた。

しかしながら、このような方式の液晶パネルにおいては視野角が狭いため、これを改善する技術として、IPS (In Plane Switching:横電界)方式が知られている。これは、2枚のガラス基板の一方のみに配置した電極に駆動電圧を印加し、基板面に沿った水平方向(横方向)の電界を生じさせて液晶を駆動するものである。

### [0004]

図7および図8に示すものは、従来のIPS方式の液晶パネルの配線構造である。液晶パネルは、ガラス基板1とガラス基板2との間に、液晶が充填された液晶層3、絶縁層4A、4Bが介在し、絶縁層4A、4Bに、シグナル線5、ゲート線6、共通電極7、画素電極8、アモルファスシリコン層等が成膜されたTFT (Thin Film Transistor) 9が配設された構成となっている。

図8に示したように、シグナル線5とゲート線6は、マトリクス状に配置されている。そして、互いに隣接する2本のシグナル線5と2本のゲート線6とで囲まれて画素領域が画成されている。

## [0005]

共通電極7は、各画素領域の両側に位置するシグナル線5のそれぞれに沿って配置されている。また、画素電極8は、2本の共通電極7の中間位置に配置され、さらにその一端がTFT9に接続されている。

このような構造の液晶パネルでは、各画素領域において、TFT9の作動によって共通電極7と画素電極8との間に電圧を印加して、横電界を生じさせることにより液晶を駆動させ、所望の表示を行なう。

## [0006]

## 【発明が解決しようとする課題】

ところで、上記したような従来のIPS方式の液晶パネルにおいては、以下に示すような問題が存在する。

まず、本来、液晶の駆動は、共通電極7と画素電極8との間の電界により行なうわけであるが、シグナル線5と画素電極8との間に電界が生じ、その影響により液晶が動いてしまうと、クロストークが発生する。このため、従来は、共通電

極7の幅を広げることによって、シグナル線5からの電界の影響が画素電極8に 及ばないようにしてシールド効果を持たせているが、その結果、画素領域におけ る開口部Xの割合である開口率が低くなってしまうことになる。

### [0007]

また、シグナル線5と共通電極7との隙間 d が小さいと、シグナル線5の電気的な容量負荷が大きくなり、表示領域内を均一に駆動できなくなるため、この隙間 d を大きくする必要がある。しかし、隙間 d を大きくすると、これも開口率の低下に繋がる。また、視角依存性のクロストーク(シグナル線5と共通電極7との間のスイッチングが液晶パネルに対する角度(視角)によって見える現象:図7中矢印参照)を防止するため、従来は、シグナル線5を覆うブラックマトリクス10を幅広にする必要があった。しかしながら、これも開口率の低下に結び付くうえ、ガラス基板1、2の位置合わせに高い精度が要求されることにもなっていた。

## [0008]

特に、近年の液晶パネルの高精細化に伴い、一つ一つの画素領域は小さくなっている。このため、上記したような様々な理由により開口率の向上が妨げられると、液晶パネルの高精細化も妨げられることになる。

本発明は、このような技術的課題に基づいてなされたもので、画素領域の開口率を高めることのできる表示パネル、表示装置を提供することを目的とする。

## [0009]

## 【課題を解決するための手段】

かかる目的のもと、本発明者が鋭意検討を行なったところ、図9に示すように、シグナル線5の直上に共通電極7'を配置する手法を想到するに至った。このような構成を採用すれば、シグナル線5からの電界は最も近い直上の共通電極7'に作用するため、共通電極7'によってシールド効果が発揮され、画素電極8に影響が及びにくい。しかしながら、共通電極7'によるシールド効果を確実なものとするには、図9中の二点鎖線で示したように共通電極7'の幅を広くする必要があり、その結果、開口率が低下してしまうことから、この手法は課題の有効な解決手段とは言えなかった。

#### [0010]

このような点を考慮し、さらなる検討を行なうことによってなされた本発明の表示パネルは、ゲート線およびシグナル線とは絶縁層を介して配置された共通電極と、互いに隣接する2本の共通電極の中間位置に配置された画素電極とを備え、画素電極は、共通電極と同層に配置された第1電極と、シグナル線と同層に配置された第2電極とを備えることを特徴とする。

このような構成によれば、同層に位置する共通電極と画素電極の第1電極との間において、基板の表面に沿った方向の電界が生じ、この電界によって液晶が駆動される。そのとき、シグナル線からの電界を、シグナル線と同層に位置する画素電極の第2電極で引き受けることにより、共通電極と第1電極との間の電界に対してシールド効果を発揮する。さらに、画素電極の第1電極と第2電極とが、絶縁層を介し互いに重なる位置に設けられていれば、シグナル線と同層に位置する第2電極は必然的に第1電極よりもシグナル電極に近くなり、シールド効果が確実に発揮される。

また、共通電極とシグナル線が、表示パネルの厚さ方向に重なって配置されていれば、さらに開口率の低下を抑えることができ、しかも、シグナル線からの電界の大半が共通電極に作用することになるため、共通電極と第1電極との間の電界に対するシールド効果は一層高まる。

#### [0011]

また本発明の表示パネルは、ゲート線およびシグナル線とは絶縁層を介して配置された共通電極と、絶縁層を介して配置された第1電極および第2電極からなる画素電極とを備えることを特徴としてもよい。このような構成においても上記と同様の作用が得られる。ただしこの場合、画素電極と共通電極は、必ずしも同層である必要はない。また、共通電極は、画素領域の両側に位置し、画素電極がその中間に位置するとは限らない。例えば、画素領域の両側と中間部にそれぞれ共通電極が設けられ、互いに隣接する共通電極間に画素電極が設けられる場合であっても本発明を適用することができる。

#### [0012]

また、本発明は、シグナル線に対し、画素電極よりも近接した位置に設けられ

て、画素電極と電気的に同電位とされるシールド電極を備えることを特徴とする 表示パネルとして捉えることができる。これにより、シールド電極によって、シ グナル線からの電界が画素電極に及ぶのをシールドすることができるのである。

ここで、共通電極および画素電極は、各画素領域において、表示用光学素子の配向方向を少なくとも2方向とするために折曲形成されていることを特徴とすることができる。この場合、画素電極は、その両側の共通電極が折曲した部分どうしを結んだ線上に蓄積容量部を備えるのが好ましい。また、各画素領域にて、表示用光学素子の配向方向が切り換わる部分に、スイッチング素子に供給する電位を蓄積する蓄積容量線を備えるのが好ましい。

共通電極が折曲した部分は、元々、表示用光学素子の配向が切り換わる領域であり、ここに画素電極用の蓄積容量部やスイッチング素子用の蓄積容量線を配置すれば、これらを他の部分に配置する場合に比較し、画素領域の開口率の低下を抑制できる。

### [0013]

本発明に係る表示装置は、表示パネルが、シグナル線とゲート線を覆う共通電極と、画素電極と、シグナル線からの電界をシールドするシールド部と、を備えることを特徴とする。さらに、画素電極とシールド部は、表示パネルの厚さ方向に重ねて配置されるのが好ましい。加えて、画素電極とシールド部とが、所定の厚さを有した絶縁層を介してその一方の側と他方の側に配置され、かつ、シグナル線がシールド部と同層に配置されるのが好ましい。

ここで、絶縁層としては、例えば、数 $\mu$ mの厚さが確保できる透明レジストと同材料のものを好適に用いることができる。

#### [0014]

#### 【発明の実施の形態】

以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。

図1は、本実施の形態における表示装置の全体構成を説明するための斜視図である。表示装置は、表示パネルとしての液晶パネル100と、上部フレームを形成し、液晶パネル100の有効画面を画定する表示窓101aを有した金属製のシールドケース101と、液晶パネル100に面状光を照射するバックライトユ

ニット102と、バックライトユニット102の下方に設けられて、開口103 aを有した下側ケース103と、を備えている。

### [0015]

この液晶パネル100の上部には、ドレイン回路基板104、ゲート回路基板105、インターフェイス回路基板106が形成され、さらに回路基板間を接続するためのジョイナ107、108、109を備えている。これらの回路基板104、105、106は、絶縁シート110を介してシールドケース101に固定されている。

一方、液晶パネル100の下側には、ゴムクッション111を介して遮光スペーサ112が設けられている。

## [0016]

図2から図4は、本実施の形態における液晶パネル100を説明するための図である。図2に示すように、液晶パネル100は、ガラス基板(基板)11、12を所定のギャップを隔てて対向させ、その外周部に配設されたシール材(図示無し)を介して貼り合わせるとともに、ガラス基板11とガラス基板12の間に液晶が充填されて液晶層13が形成された構成となっている。ここで、液晶層13の厚さは例えば4~5μmとした。

ガラス基板11には、バックライトから照射された光をR(Red)・G(Green)・B(Blue)の3色に分光するためのカラーフィルタ(図示無し)が備えられている。

ガラス基板 1.2 には、その表面側に、絶縁層 1.4 A、1.4 B が形成されている。ここで、絶縁層 1.4 B には、従来より用いられていたチッ化膜等(膜厚  $1.\mu$  m 以下)ものに比較し、1.0 倍程度の大きな膜厚(数  $\mu$  m)が確保できる透明レジストと同材料のもの、例えばアクリル系樹脂等を用いる。本実施の形態では、例えば、絶縁層 1.4 B の厚さを 2.4  $\mu$  m、比誘電率を約 3.5 とした。

## [0017]

図3に示すように、ガラス基板12には、シグナル線15、ゲート線16、共通電極17、画素電極18、アモルファスシリコン層等が成膜されたTFT (Th in Film Transistor) 19が配設されている。

シグナル線15は、TFT19に対して表示信号を伝送するもので、絶縁層14A上に配置され、所定間隔毎に所定方向に延在して設けられている。またゲート線16は、TFT19に対して走査信号を伝送するもので、ガラス基板12上に配置され、所定間隔毎に、それぞれがシグナル線15が連続する方向に略直交して延在するよう設けられている。このようにして、シグナル線15とゲート線16はマトリクス状に配置されている。互いに隣接する2本のシグナル線15および2本のゲート線16に囲まれることにより、画素領域20が画成されている

## [0018]

本実施の形態においては、シグナル線15は、各画素領域20毎に上部15aと下部15bが「く」字状に折曲している。これは、画素領域20の上半部と下半部とで、電界の方向を変えることにより液晶を駆動したときのねじり方向を変え、特定の方向から表示装置を見たときの階調反転(白っぽく見えたり、白色が黄色または青色にシフトして見える現象)を防ぐためである。

## [0019]

共通電極17は、絶縁層14B上に設けられており、各シグナル線15とゲート線16の直上に位置するよう略格子状に形成されている。なお、シグナル線15の上部においては、シグナル線15と同様、「く」字状に折曲している。なお、この共通電極17は、シグナル線15、ゲート線16よりも幅広に設定されている。

#### [0020]

図3および図4に示すように、画素電極18は、絶縁層14A上の下部画素電極(第2電極、シールド電極、シールド部)21と、絶縁層14B上の上部画素電極(第1電極、シールド電極、シールド部)22の2層構造となっている。下部画素電極21は、平面視略十字状で、電極部21aと蓄積容量部21bとから形成されている。電極部21aは、同層に設けられた2本のシグナル線15の中間に位置し、シグナル線15と略平行に延在して、「く」字状に形成されている。またこの電極部21aは、画素領域20の略全長にわたって設けられている。蓄積容量部21bは、電極部21aの長さ方向中間部からその両側に延出してお

り、電極部21 aと略直交する方向、つまりゲート線16と平行に延在している。また、蓄積容量部21 bの下端部には、TFT19に向けてゲート線16と平行に延在する蓄積容量部21 c が一体に設けられている。

## [0021]

上部画素電極22は、同層に設けられた両側の共通電極17の中間部に位置して、「く」字状に形成されており、液晶パネル100の厚さ方向において下部画素電極21の電極部21aと重なる位置、つまり直上に位置している。上部画素電極22の中央部には、下部画素電極21と接続するためのジョイント部23が形成されている。図4に示したように、ジョイント部23は、上部画素電極22の一部を構成するプレート23aと、外観が例えば略四角錐台状(先端部は尖っていない方が好ましい)となるようプレート23aから下方に向けて延出し、その先端部が下部画素電極21の蓄積容量部21bに電気的に接続されたジョイナ(Joiner)23bとから形成されている。プレート23aの中央部には、ジョイナ23bを形成することによって凹部23cが形成される。図2に示したように、このジョイント部23は、絶縁層14Bを貫通し、下部画素電極21と上部画素電極22とを電気的に接続している。

## [0022]

図3に示したように、TFT19は、画素電極18への駆動電圧を制御するスイッチング素子であり、シグナル線15とゲート線16の交点の部分に設けられている。このTFT19は、ゲート線16を覆う絶縁層14A(図2参照)上に、シグナル線15の一部を流用したドレイン電極24と、下部画素電極21の蓄積容量部21cからゲート線16側に向けて延出したソース電極25と、これらドレイン電極24およびソース電極25間に介在したアモルファスシリコン(a-Si)薄膜部26とを備えている。

## [0023]

さらに、ガラス基板11上には、ゲート線16と平行に延在する蓄積容量線28が設けられている。この蓄積容量線28は、液晶パネル100の外周部等において各共通電極17に電気的に接続されて共通電極17と同電位となっており、これによってTFT19等における電圧を保持する。ここで、この蓄積容量線2

8は、各画素領域20の上下方向中央部、つまりシグナル線15の上部15aと下部15bが「く」字状に折曲した部分を横切るように配置されている。この蓄積容量線28には、前記下部画素電極21の蓄積容量部21bとジョイント部23とが重なって配置されている。

#### [0024]

図5は、液晶パネル100の駆動回路の構成を示すもので、液晶パネル100は、シグナル線15を介して画素電極18(図3参照)に表示信号を供給、つまり電圧を印加するためのシグナル線駆動回路SDと、ゲート線16を介してTFT19(図3参照)のオン・オフを制御するための走査信号を供給するゲート線駆動回路GDと、共通電極17(図3参照)に電圧を供給する共通電極電源CBとを備えている。

#### [0025]

このような構造の液晶パネル100では、各画素領域20において、TFT19の作動によって画素電極18に駆動電圧を印加し、共通電極17と画素電極18との間に横電界を生じさせ、この横電界により液晶を駆動させて所望の表示を行なう。図3に、液晶分子C(p型)の初期配向方向を示す。このとき、電界は、共通電極17と、画素電極18を構成する下部画素電極21と上部画素電極22の双方との間で生じるが、共通電極17と同層に位置する上部画素電極22との間に生じる電界により液晶が駆動される。

#### [0026]

さらに、シグナル線15、ゲート線16の直上には共通電極17が位置しているので、これらシグナル線15、ゲート線16からの電界は、最も近い直上の共通電極17に主に作用する。これによって、シグナル線15やゲート線16からの電界は、画素電極18には作用しにくくなり、したがって、共通電極17がシールド効果を発揮していると言える。しかも、シグナル線15、ゲート線16の直上に共通電極17を配置することにより、開口部が小さくなるのを最小限に抑えることができる。

#### [0027]

また、シグナル線15からの電界は、上記の如く主に共通電極17に作用する

とはいえ、一部は画素電極18にも作用することが考えられる。しかし、シグナル線15と同層に位置する下部画素電極21の電極部21aが、上部画素電極22よりもシグナル線15に距離的に近いため、シグナル線15から画素電極18への電界は下部画素電極21の電極部21aに作用する。これによって、上部画素電極22にシグナル線15からの電界の影響が及ぶのを抑制することができ、下部画素電極21の電極部21aがシールド効果を発揮することになる。このとき、電極部21aは、画素領域20の略全長にわたって設けられているので、画素領域20の全域においてシールド効果を発揮する。その結果、液晶の駆動に悪影響が及ぶのを抑制してクロストークの発生を防止し、表示装置における表示品質を向上させることができる。

#### [0028]

ここで、下部画素電極21の電極部21aによるシールド効果が存在しないと 仮定すると、シグナル線15からの電界に対するシールド効果は、シグナル線15の直上に位置する共通電極17のみで負担することになる。この場合と、本実 施の形態における下部画素電極21の電極部21aによるシールド効果が存在する場合とで、同等の表示品質を得るとすれば、共通電極17のみでシールド効果を負担する場合よりも、共通電極17と下部画素電極21の電極部21aとでシールド効果を負担する場合の方が、共通電極17の幅を細くすることができる。その結果、画素領域20における開口率を高めることができ、液晶パネル100の高精細化、ガラス基板11、12の位置合わせの容易化を図ることができる。

もちろん、従来の技術として挙げた図7の場合に比較すれば、開口率を大幅に高めることができる。より具体的には、図7に示した場合の共通電極7で例えば $10\mu$ mの幅(図中寸法w)が必要であった場合、同等の表示品質を得るのであれば、図2の本実施の形態における液晶パネル100では、シグナル線15から画素領域20内部に突出する寸法(図中寸法s)は $3\sim5\mu$ mで良い。

#### [0029]

図6は、従来の液晶パネルの構造(図7、図8参照)と、本実施の形態における液晶パネル100の構造とで、画素サイズに対して確保できる開口率(Aperture)を比較したものである。ここで、各曲線が左下がりになっている部分は、駆

動電圧の制約によるものである。この図からもわかるように、画素サイズが小さ くなるほど本発明の有効性が顕著となる。

[0030]

また、上記のようにして、共通電極17のシールド効果により、クロストークを防いで確実な遮光効果が得られるので、液晶パネル100がノーマリーブラックタイプである場合、TFT19の部分等を除きブラックマトリクスを設ける必要が無い(ちなみに、液晶パネル100がノーマリーホワイトタイプの場合、「黒」表示をしようとすると、共通電極17の部分が「白」となってしまうため、ブラックマトリクスが必要である)。これにより、製造工程の簡略化を図ることができ、またガラス基板11、12の位置合わせズレによる開口率の低下を回避することができる。

[0031]

ところで、本実施の形態において、シグナル線15は、各画素領域20毎に上部15aと下部15bを「く」字状に折曲させ、各画素領域20の上半部と下半部とで、液晶のねじり方向(配向方向)を変えている。このようにすると、液晶のねじり方向が切り換わる部分(画素領域20の上半部と下半部の境界部分)において、液晶の挙動が不安定になる性質がある。本実施の形態では、この部分に、下部画素電極21の蓄積容量部21b、ジョイント部23、蓄積容量線28を配置した。これらを他の部分に配置した場合には開口部を狭めてしまうこととなるが、液晶の挙動が元々不安定になる部分にこれらを配することによって、開口率の低下を有効に抑えることができる。

[0032]

この他、絶縁層14Bを、従来用いていたチッ化膜等ではなく、膜厚を大きく確保できる材料で形成することにより、シグナル線15と共通電極17とを重ねるという本実施の形態の構造を実現するに際し、従来の膜厚の小さな絶縁膜に比較して、シグナル線15と共通電極17との間での電気的な負荷容量の増加を抑えることができる。これにより、シグナル線15の駆動遅延が大きくなる部分であっても駆動遅延を防ぐことができ、画素電極18に十分な電圧を書き込むことができ、不均一な表示を回避することができる。

[0033]

なお、上記実施の形態において、シグナル線15を「く」字状に折曲する構成 としたが、これに限るものではなく、単に直線状とした場合にも、上記と同様の 効果が得られる。その場合、当然のことながら、共通電極17、画素電極18も 直線状とする。

また、上記実施の形態で示した表示装置において、液晶パネル100以外の部分については、他のいかなる構成に変更しても良く、ガラス基板11、12や、シグナル線15、ゲート線16、共通電極17、画素電極18等の材質等も本発明の主旨を逸脱しない限り、いかなるものを採用しても良い。

[0034]

#### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、画素領域の開口率を高めることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本実施の形態における表示装置の構成を示す図である。
- 【図2】 表示装置を構成する表示パネルの断面図であり、(a)は図3のA-A断面図、(b)は図3のB-B断面図である。
  - 【図3】 表示パネルの配線構造を示す平面図である。
  - 【図4】 表示パネルの画素電極の一部を示す斜視図である。
  - 【図5】 表示パネルの駆動構造を示す図である。
- 【図6】 従来と、本実施の形態における液晶パネルの構造での開口率の比較を示す図である。
  - 【図7】 従来の表示パネルの断面図である。
  - 【図8】 従来の表示パネルの配線構造を示す平面図である。
  - 【図9】 シグナル線と共通電極を重ねた場合の構造を示す断面図である。

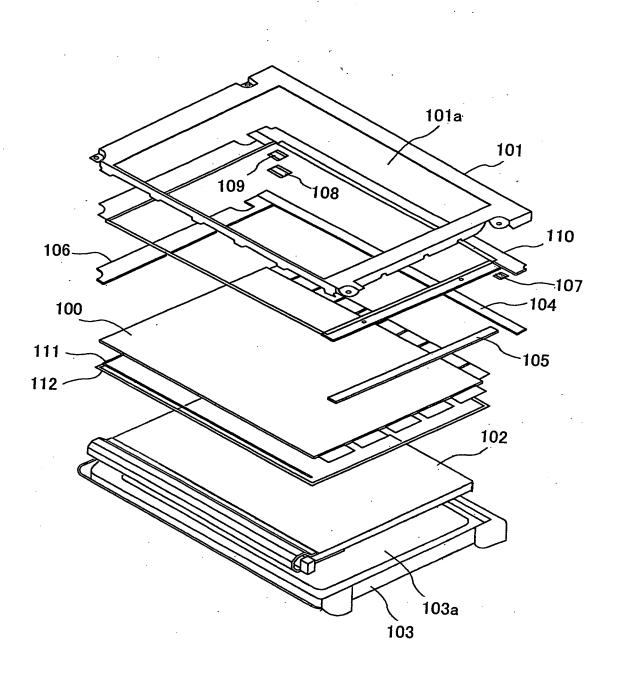
#### 【符号の説明】

11、12…ガラス基板(基板)、13…液晶層、14B…絶縁層、15…シゲナル線、16…ゲート線、17…共通電極、18…画素電極、19…TFT(スイッチング素子)、20…画素領域、21…下部画素電極(第2電極、シールド

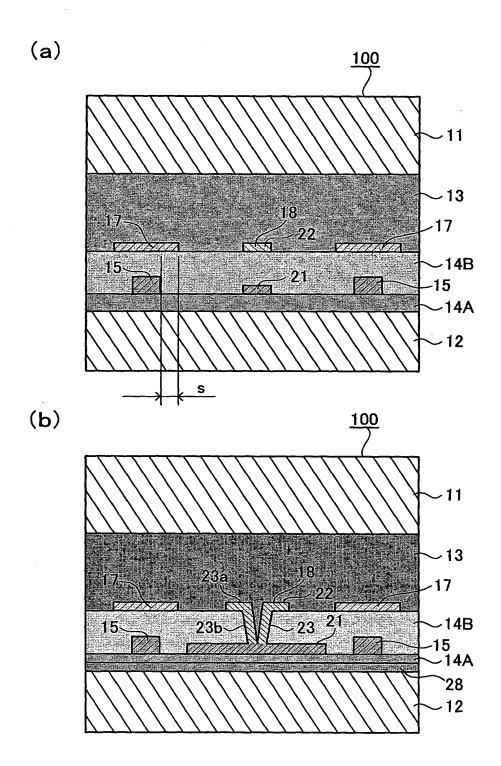
## 特2.000-270143

電極、シールド部)、21 a…電極部、21 b…蓄積容量部、22…上部画素電極(第1電極、シールド電極、シールド部)、23…ジョイント部、28…蓄積容量線、100…液晶パネル(表示パネル)、CB…共通電極電源、GD…ゲート線駆動回路、SD…シグナル線駆動回路

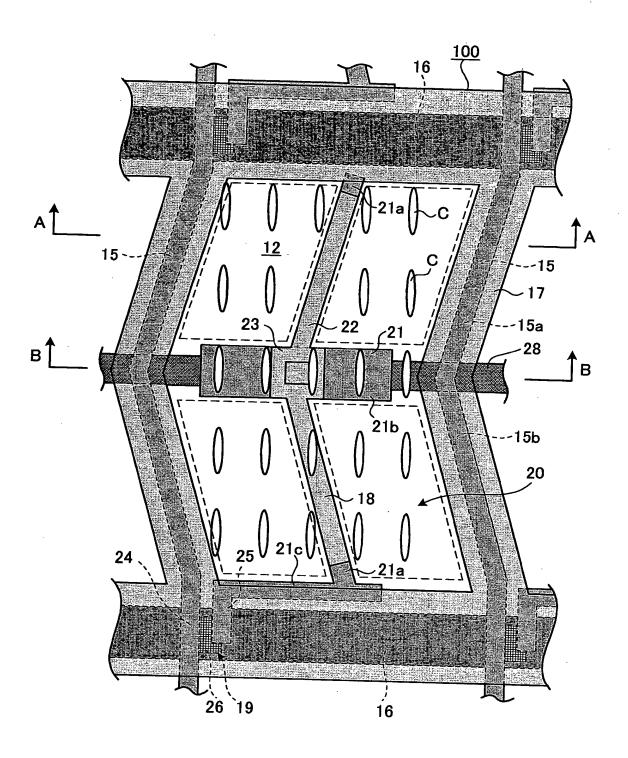
【書類名】図面【図1】



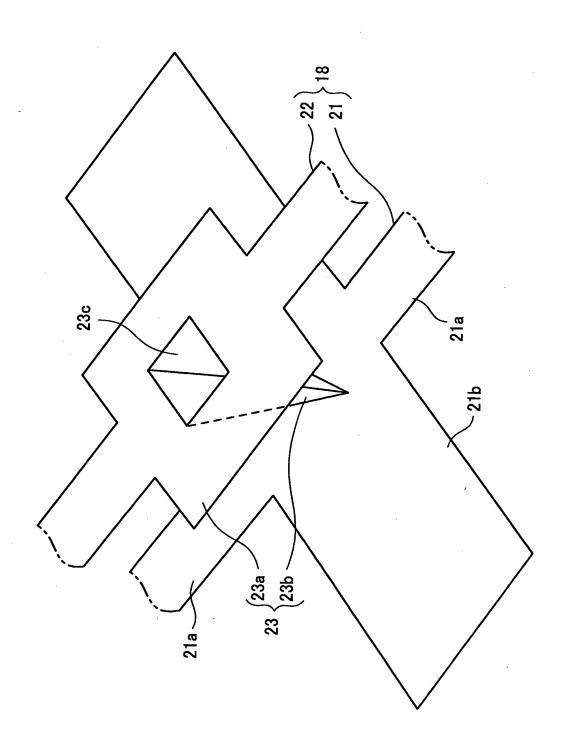
【図2】



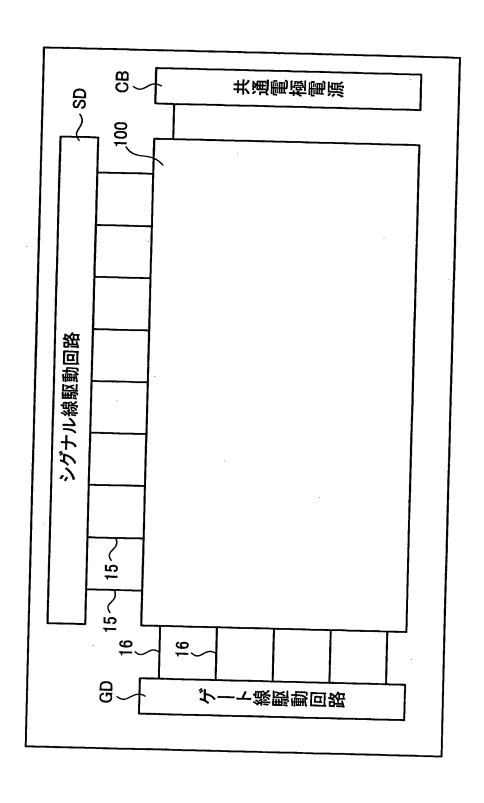
## 【図3】

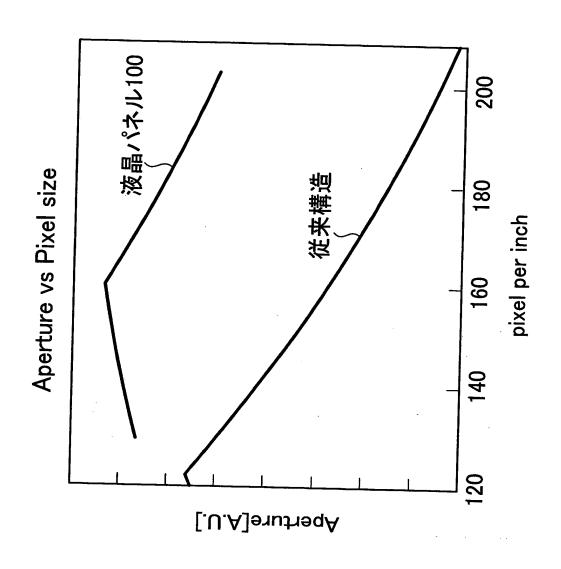


【図4】

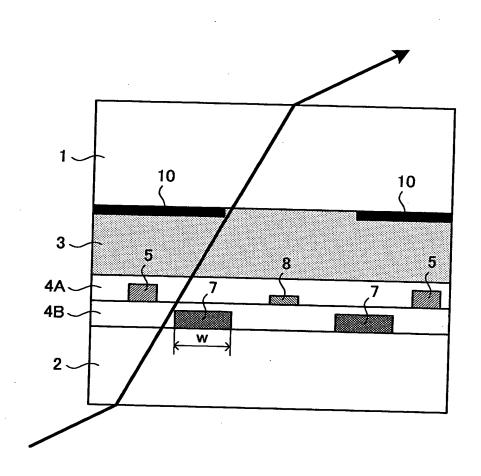


【図5】

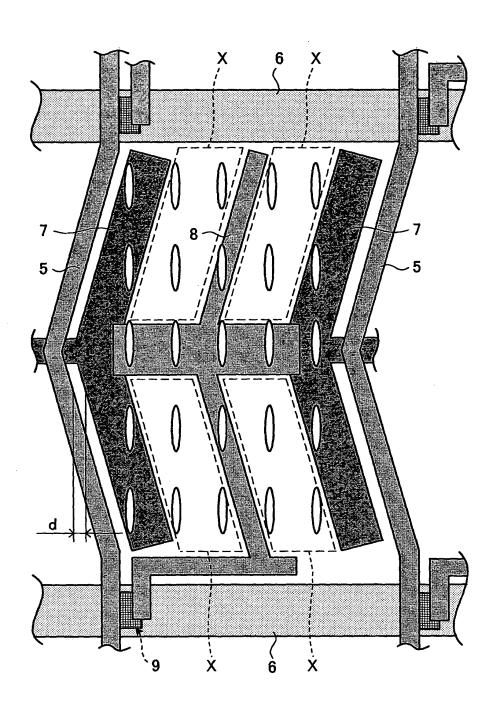




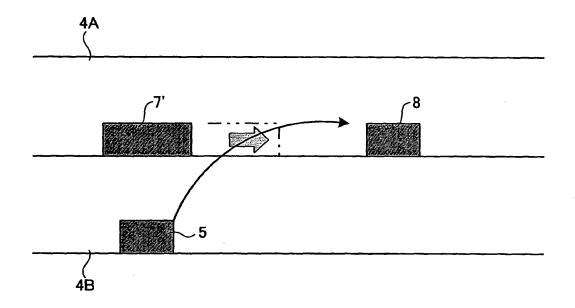
【図7】



【図8】



【図9】



## 特2000-270143

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 画素領域の開口率を高めることのできる表示パネル、表示装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 横電界方式の液晶パネル100の各画素領域において、画素電極 18を、シグナル線15と同層に位置する下部画素電極21と、共通電極17と 同層に位置する上部画素電極22とからなる2層構造とし、シグナル線15に対し、下部画素電極21の電極部が上部画素電極22よりも距離的に近くなるよう にした。また、シグナル線15、ゲート線16と共通電極17とを重ねて配置した。

【選択図】 図2

## 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2000-270143

受付番号

50001138735

書類名

特許願

担当官

野口 耕作

1610

作成日

平成12年10月19日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

390009531

【住所又は居所】

アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 ア

ーモンク (番地なし)

【氏名又は名称】

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コ

ーポレーション

【代理人】

【識別番号】

100086243

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本ア

イ・ビー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名又は名称】

坂口 博

【代理人】

【識別番号】

100091568

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本ア

イ・ビー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名又は名称】

市位 嘉宏

【代理人】

【識別番号】

100106699

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番14 日本アイ

・ビー・エム株式会社大和事業所内

【氏名又は名称】

渡部 弘道

【復代理人】

申請人

【識別番号】

100104880

【住所又は居所】

東京都港区赤坂5-4-11 山口建設第2ビル

6F セリオ国際特許事務所

【氏名又は名称】

古部 次郎

【選任した復代理人】

【識別番号】

100100077

次頁有

## 特2000-270143

# 認定・付加情報 (続き)

【住所又は居所】 東京都港区赤坂5-4-11 山口建設第2ビル

6 F セリオ国際特許事務所

【氏名又は名称】 大場 充

## 出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[390009531]

1. 変更年月日

2000年 5月16日

[変更理由]

名称変更

住 所

アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク (

番地なし)

氏 名

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーショ

ン